



Disposizione n. 195/2022 del Direttore DIMI del 14-2-2022

**ESITO VALUTAZIONE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO VACANTI  
A.A. 2021/2022 (SECONDO SEMESTRE)  
CORSI UFFICIALI**

Bandito da:

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE** – del 10 gennaio 2022 con scadenza presentazione domande 31 gennaio 2022 ore 12:00.

A seguito dell'approvazione degli atti della commissione di valutazione, sono risultati IDONEI i seguenti nominativi:

**DOCENTI INTERNI ALL'ATENEO**

N°	cds	id. copertura	cod.	insegnamento	settore	sem.	cfu	ore	compenso lordo*	candidati	graduatoria/idonei
1	MECLM	110159	A005653	CHIMICA PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	CHIM/07	S2	5	60	2.700,00 €	VASSALINI IRENE	VASSALINI IRENE
3	TIPP	104393	A005570	ELETTROTECNICA LP	ING-IND/31	S2	6	48	2.160,00 €	ROCCO DAVIDE DALOLA SIMONE	1.ROCCO DAVIDE 2.DALOLA SIMONE
4	MECMLT	105629	A003455	LABORATORIO CAD	ING-IND/15	S2	0.6	15	675,00 €	BODINI ILEANA	BODINI ILEANA

**DOCENTI ESTERNI ALL'ATENEO**

N°	cds	id. copertura	cod.	insegnamento	settore	sem.	cfu	ore	compenso lordo*	candidati	graduatoria/idonei
2	AUTLM	105538	A001508	ELETRONICA INDUSTRIALE	ING-INF/01	S2	6	60	2.700,00 €	DOCCHIO FRANCO	DOCCHIO FRANCO
5	GESLM	105827	A003915	RISCHIO DI INCENDIO: VALUTAZIONE, PROTEZIONE E PREVENZIONE	ING-IND/17	S2	3	28	1.260,00 €	GIAGNI GIANLUCA	GIAGNI GIANLUCA

\* Il compenso lordo (dipendente) è pari a 45€/ora

Corsi di Studio

05751 - AUTLT: Corso di Laurea in Ingegneria dell'Automazione Industriale (LT)

05771 - GESLT: Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (LT)

05742 - MECMLT: Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e dei Materiali (LT)

05881 - AUTLM: Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione Industriale (LM)

05891 - GESLM: Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM)

05872 - IMPLM: Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Innovazione dei Materiali e del Prodotto (LM)

05861 - MECLM: Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM)

05743 - TIPP: Corso di Laurea Professionalizzante in Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo (LP)

